◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−185628

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月13日

G 11 B 7/00

7520-5D 7520-5D Ī.

審査請求 未請求 請求項の数 19 (全17頁)

64発明の名称

光学情報の記録方法および記録装置

②特 願 平1-323369

22出 平 1 (1989)12月13日

@発 明 者 大 野 銧 @発 者 内 明 西 健 @発 明 者 石 檶 Ξ 鎌 饱発 明 者 Ш \blacksquare 個発 明 亚 信 者 赤 夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

包出 頭 松下電器産業株式会社 人 個代 理 弁理士 栗野 重孝 大阪府門真市大字門真1006番地

外1名

眀 ₽H

1. 発明の名称

光学情報の記録方法および記録装置

2. 特許請求の範囲

(1) レーザー光線等の照射によって、 光学的 に識別可能な状態間で可逆的に変化する記録薄膜 を有する光学情報記録媒体上に、パルス幅変調さ れたデジタル信号を一つのレーザースポットを用 いてオーパーライトする光学情報の記録方法にお いて、

古い記録マークの消去はレーザーパワーを消去 パワーレベルで一定に保って照射し、新しい記録 マークの形成は一つの記録マークを形成するため の記録波形を複数のパルスからなる記録パルス列 にした後レーザーパワーを変調して行い、 前記記 録パルス列の先頭のパルスあるいは2番目のパル スまたはその両方のパルスのパルス幅を残りの後 梳パルス列中の各パルスのパルス幅より大きくか つ記録されるマーク長に関係なく一定とし、 前記 後続パルス列中の各パルスのパルス幅とパルス周

期はそれぞれ等しく、かつ長さがπ番目の記録マ ークを形成する場合の前記後続パルス中のパルス 数はna+b個(a, bは定数であり、aは正の 整数、 bは整数)であることを特徴とする光学情 報の記録方法。

(2)レーザー光線等の照射によって、光学的 に識別可能な状態間で可逆的に変化する記録薄膜 を有する光学情報記録媒体上に、 パルス幅変調さ れたデジタル信号を一つのレーザースポットを用 いてオーバーライトする光学情報の記録方法にお いて、

古い記録マークの消去はパルス幅とパルス周期 が一定の複数のパルスからなる消去パルス列によ りレーザー光を消去パワーレベルと再生パワーレ ベルあるいはパワーオフレベルの間で変調して行 い、新しい記録マークの形成は一つの記録マーク を形成するための記録波形を複数のパルスからな る記録パルス列にした後レーザーパワーを変調し て行い、前記記録パルス列の先頭のパルスあるい は2番目のパルスまたはその両方のパルスのパル

(3)前記記録パルス列の先頭パルスのパルス 幅を前記後続パルス列中の各パルスのパルス幅よ り大きくすることを特徴とする請求項1または2 記載の光学情報の記録方法。

(4) 前記パルス列の先頭から2番目のパルスのパルス幅を後続パルス列中の各パルスのパルス観より大きくすることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(5) a = 1, b = 0 であることを特徴とする 請求項 1 または 2 記載の光学情報の記録方法。

(6) a = 1, b = -1 であることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

ただしる: 記録用光源の波長

L: 光ディスクと記録スポットの相対速度 を満たすことを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(12) 前記記録薄膜がアモルファスと結晶間で状態変化を起こす相変化型媒体であることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(13)前記消去パルス列中のパルス周期が前 記後続パルス列中のパルス周期と同じであること を特徴とする額求項2記載の光学情報の記録方法。

(14)レーザー光線等の照射によって、 光学的に識別可能な状態間で可逆的に変化する記録薄膜を有する光学情報記録媒体上に、 パルス幅変調されたデジタル信号を一つのレーザースポットを用いてオーバーライトする光学情報の記録装置において、

古い記録マークの消去時には一定のパイアス電流を半導体レーザーに流す手段を有し、かつ記録 マークの形成は一つの記録マークを複数のパルス (7) 前記記録パルス列の変調は記録パワーレベルと前記消去パワーレベルとの間で行われることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(8) 前記記録パルス列の変調は記録パワーレベルと再生パワーレベルまたはパワーオフレベルとの間で行われることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(9) 前記記録パワーレベルから前記消去パワーレベルに移る場合、あるいは前記消去パワーレベルの前記記録パワーレベルに移る場合、またはその双方の場合において、一旦前記再生レベルまたはパワーオフレベルを経ることを特徴とする 請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(10) 前記後続パルス列中のパルスのパルス 幅が後続パルスの繰り返し周期の1/8以上1/ 2以下であることを特徴とする請求項1または2 記載の光学情報の記録方法。

(11)後続パルス列中の繰り返し周期でが で≤ λ / L

からなるレーザーバルス列の照射により行う手段として、入力信号の最長のパルス幅に対応する記録パルス列のバターンをあらかじめ設定しておくパターン設定器と、それ以下のパルス幅に対立とで記録パターンの先頭からのパルスで設定器の設定記録パターンの先頭からのパルス要な長の記録を切り出す変調器と、前記を特徴とする光学情報の記録装置。

(15)レーザー光線等の照射によって、光学的に識別可能な状態間で可逆的に変化する記録薄膜を有する光学情報記録媒体上に、パルス幅変調された信号を一つのレーザースポットを用いてオーバーライトする光学情報の記録装置において、

古い記録マークの消去時にはパルス幅とパルス 周期が一定の複数のパルスからなる消去パルス列 により半導体レーザーを変調する手段を有し、か つ記録マークの形成は一つの記録マークを複数の パルスからなるレーザーパルス列の照射により行

(18)入力信号パルスの立ち上がりを検出して前記設定記録パターンの発生を開始し、立ち下がりを検出して前記設定記録パターンの発生を終了させることにより、前記記録パルス列を作り出すことを特徴とする請求項14または15記載の光学情報の記録装置。

(17) 前記消去パルス列を作り出す手段が、 入力信号の最長のパルス間隔に対応する消去パルス列のパターンをあらかじめ設定しておくパターン設定器と、 それ以下のパルス間隔に対応する消去パルス列を形成するために前記パターン設定器

レーザー光線を利用して高密度な情報の再生あ るいは記録を行う技術は公知であり、主に光ディ スクとして実用化されている。 光ディスクは再生 専用型、追記型、書き換え型に大別することがで きる。再生専用型には音楽情報を記録したコンパ クト・ディスク (以下CDと記す)、 あるいは画 役情報を記録したレーザー・ピデオ・ディスク(以下LVDと記す)等がある。これらは光ディス ク上にあらかじめ信号が記録してあり、 ユーザー は音楽や映像の情報を再生することはできるが、 信号を記録することはできない。また、追記型は 基板上に記録膜として金属薄膜、Te合金、有機薄 膜等を設け、 レーザー光線等の照射により記録膜 に穴を開けたりあるいは凹凸を設ける等なんらか の変化を生じさせて信号を記録するものである。 さらに沓換え型はレーザー光線等の照射条件を変 えることにより2つ以上の状態間で可逆的に変化 する記録薄膜を用いるものであり、 主なものとし て光磁気型と相変化型がある。光磁気型は記録薄 膜として強磁性薄膜を用い、その磁区の方向を変

の設定消去パターンの先頭から必要な長さを切り 出す変調器で構成されることを特徴とする請求項 15記載の光学情報の記録装置。

(18)入力信号パルスの立ち下がりを検出して前記設定消去パターンの発生を開始し、次の入力信号パルスの立ち上がりを検出して前記設定消去パターンの発生を終了させることにより、前記消去パルス列を作り出すことを特徴とする請求項17記載の光学情報の記録装置。

(19) 前記変調器および前記パターン発生器は前記信号発生器と同一のクロック信号により作動を制御されることを特徴とする請求項14または15記載の光学情報の記録装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、レーザー光線等を用いて高速かつ高 密度に光学的な情報を記録再生する光ディスクを 中心とした光学情報記録部材への信号の記録方法 および記録装置に関するものである。

従来の技術

化させることにより信号を記録する。 相変化型は記録薄膜として主にTe合金やSe合金を用いて、 記録薄膜をアモルファスと結晶の間、 あるいは結晶とさらに異なる構造の結晶の間で状態変化させて信号を記録する。

追記型と曹換え型の記録は、共にレーザー等の 別対による記録媒体の昇温を利用するため、ヒートモード記録と呼ばれる。ヒートモード記録と呼ばれる。ヒートモーク形状が前後 対照でなく反流状に歪むとがあげられる。 これは第20図の(a)のような信号波形で記録した 場合、記録と呼ばれる。 になり、のはかれる。 になり、にながあげらかがで記録した 場合、になく終端に近づくにつれて高くなる。 たして、(c)のような涙滴状の記録マークとなが として、(c)のような涙滴状の記録マークとながり、 の記録マークの歪みは、手常に簡単なる。 の知では、まりこの記録マークの形状歪を低減 によりこの記録マークの形状歪を低減 によりこの記録を表した。

また光ディスクの開発は最近では音換え型に主

眼が置かれつつあるが、前記相変化型の光磁気型 に対するメリットの一つに、一つのレーザースポ ットにより古い信号を消しながら新しい信号を記 録すること、 いわゆる 1 ピームオーパーライトが 容易に実現できるということがある(特別昭56 - 1 4 5 5 3 0 号公報)。 これは第21図のよう に、新しい信号を記録する場合にレーザーパワー を記録レベルと消去レベルの2つのパワー間で変 調することにより、古い信号を消去しながら新し い信号を記録するというものでる。 しかしながら この方法においても記録マークの尿滴状歪が発生 する。 これを解決する手段として特開昭 83-2 88832号公報、特開昭83-279431号 公報、特開平1-150230号公報、特開平1 - 2 5 3 8 2 8 号公報が提案されている。 特別昭 63-266632号公银、特阴昭63-279 431号公報は一つの記録マークを形成するため の記録波形を同一形状の短パルスからなるパルス 列で構成することによって、 また特開平1-15 0230号公報は一つの記録マークを形成するた

かった。

本発明は上記課題を解決する記録方法及び記録装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために、本発明者らは特願 平1-170207号で提案した光学情報の記録 方法および装置をさらに改良して、新たに非常に 簡単な装置構成により形状歪が小さい記録マーク を形成する1ピームオーバーライトによる記録方 法及び記録装置を開発した。

めの記録波形を複数パルスからなるパルス列で構成し、かつそのパルス幅およびパルス間隔を様々に変化させることによって、さらに特開平1-25382のみならず消去光もパルス列状に変調し、かつ照射光パルスのデューティを徐々に小さくすることによって記録マークの形状歪を低減するということを提案している。

発明が解決しようとする課題

スのパルス幅より大きくかつ記録されるマーク長に関係なく一定とし、前記後続パルス列中の各パルス周期はそれぞれ等しく、かつ長さが n 番目の記録マークを形成する場合の前記後続パルス中のパルス数は n a + b 個(a,b は定数であり、 a は正の整数、 b は整数) とする。 なお本発明に おい。

器の設定記録パターンの先頭から必要な長さを切り出す変調器と、前記変調器からのパルス列化された信号によって半導体レーザーの駆動電流を変調する手段を有する光学情報の記録装置より行う。 作用

本発明のオーバーライトによる光学情報の記録 方法は、古い信号を充分に消去すると同時に、記録マークを形成する場合には先頭付近のパルス幅 が広いために記録膜の到達温度が先端でも充分高 く記録マークの展演状の歪みを低減することがで きる。 そして本発明による光学情報の記録装置は、 あらかじめ設定した一つあるいは二つの信号パタ ーンから必要な全てのパターンを作り出すため、 上記録方法を非常に簡単な構成で実現するもの である。

実施例

以下本発明を図面を参照しながら詳細に説明する。

本発明による光学情報の記録方法の最大の特徴は、信号記録時に古い信号を消去しながら新しい

の到達温度を一定にするための手段を提案するも のであり、記録マークが終端ほど太くなり涙滴状 になる現象を妨ごうとしている。しかし実際には、 1)記録マークが涙滴状になるのを防ぐ効果が小さ い、 2)記録装置が複雑になる、 等の問題があった。 そこで発明者らは、記録マークの歪みを低減し、 かつ装置概成を複雑にしないオーバーライト方法 について詳細に検討した。 その結果記録マークの 尿滴状の歪みを防ぐためには、1)一つの記録マー クを形成するための信号パルスを複数の短パルス からなるパルス列状に変調し、2)そのパルス列の 先頭あるいは2番目のパルス幅をその後に続くパ ルスよりも広めて最適化するのが効果的であるこ とがわかった。次に簡単な装置構成で実現するた めには、3)記録時のピークパワーは一定に保ち、 到達温度の制御はパルス幅を変化させて行う、4) 信号パルスをパルス列化する場合、信号パルスの パルス幅とパルス別に含まれるパルス数が一定の 関係を保つようにする。 例えば信号パルスのパル ス幅が一つ長くなったら、パルス列に含まれる短 信号に対応する記録マークを形成するときに、 第 2 図(a)の様に長さが例えば37から117まで離散的に変化するデジタル信号を記録する場合(b)のように整形し、この波形を元にレーザー光をさらに第 1 図(b)のように変調して光ディスク上に信号を記録することにある。 最初にレーザー光を第1図(b)のように変調する理由について述べる。

(b)においてPbは消去パワーレベルであり、レーザーパワーをこのレベルで一定に保つことによりアモルファス部分は結晶化される、つまり古い信号は消去される。

また、新しい信号を記録する場合、つまり新しい記録マークを形成する場合はレーザーバアを記録パワーレベルPpまで高めてかつバルス変まうたで行う。 ヒートモード記録で第21図(a)のような信号を記録する場合、 信号被形で直接レーザー光の電子を生ずるため、 前述のように様はレークの歪みを生ずるため、 これらの方法は マークの無数部分の熱を制御し記録マークの

パルス数を一つ増やす、 5)追加する短パルスのパルス幅は常に一定とすることが必要である。

また、第2図(b)の変調波形を第3図(b)および(c)の様な変調波形としてもよい。 つまり記録マーク形成時にレーザーバワーをピークパワーレベル

Ppと再生パワーレベルPrあるいはパワーオフレベル(Oレベル)の間で変調する。 この場合短パルスで照射された後急冷されるため、アモルファスの記録マークが形成しやすくなる。 また(c)においては消去パワーレベルPbから記録パワーレベルPpから消去パワーレベルPbに移る場合に不可にないからにないのでは記録でした。 このためにいて、パワーオフでもよい)を経ている。 このためには、アモルファをはいる。 このためになった。 ないでの温度変化が急級マークの生まれている。

さらに本発明による異なる態様の記録方式として第4図(b)および(c)のレーザーパワーの変調方式を提案する。 これらは消去レーザー光も、 簡単な装置構成で実現するという条件の基にパルス変調するものである。

消去レーザー光もパルス変調することのメリットを第5図を用いて説明する。 第5図(a)は消去レーザー光を変調しない場合、(c)は変調する場合の1ビームオーパーライトによる記録方式であり、

いくのを小さくすることができる。 なお、この記録方法は第3図(c)の方法よりも記録マークの終端においてPrとなる時間を長くできる、すなわち急冷にできるというメリットがある。

これまでに記述した記録方法は、 すべて簡単な 構成の記録装置によって実現できることを前提に したものであり、 以下に本発明による具体的な記録装置の構成について説明する。

第6図に第1図(b)の放形を得るための本発明による光学情報の記録を置のブロック図を示す。 信号 Tg がロック図を示す。 信号 Tg がロック図を示す。 信号 Tg がロック には サート は は サート は は サート は かっしん かっかん な で 加工した s4により スイッチ 4 を 作 動 込まれている 半導体レーザーを 駆動して 2 で 加工した s4により スイッチ 5 に 組み パワーPpで し し 1 bに 1 a を 重 型し、 光学 の し に より 回 転 し アイン アーチー に より の 最 大の 本 数 置 の 最 大の な 光ディスク 7 上 に 照射する。 本 数 置 の 最 大の

(b),(d)はそれぞれの記録方式に対応する記録膜の 到遠温度を示してある。 記録膜は室温Toより高い 結晶化温度Tx以上に保たれることによりアモルフ ァス部分が結晶化し、 融点T■以上に昇温されるこ とにより溶融後急冷されてアモルファス化する。 この場合重要なことは 1) 記録マーク形成時およ び消去時には記録膜の到速温度を一定に保つこと、 2) 記録から消去、および消去から記録に移ると きには湿度変化を短時間で終了することである。 1)により記録マークの形状歪を小さくし、かつ 古い信号が消去される割合を一定に保ち、2)に より記録マークの先端と終端のエッジ位置を明確 にして再生波形のジッタを小さくすることができ る(特に終端で急冷してエッジを明確にすること が重要)。 消去レーザー光をパルス変調すること により、消去パワーレベルPbから記録パワーレベ ルPpに移る場合と、 逆に記録パワーレベルPpから 消去パワーレベルPbに移る場合に再生パワーレベ ルPr(パワーオフでもよい)を容易に設けること ができ、かつ消去時に到達温度が徐々に上昇して

特徴は、信号slをs4に加工する変調方法にある。 記録する信号SIは信号発生器1から最初に変調器 2に入力される。 この信号はパルス幅変調(PW M) されたデジタル信号であり、 従来は一般的に この信号そのものでレーザーを駆動し記録してい た。しかし本発明における変調器は入力信号中の 各パルスをさらにパルス列化する。変調方法は、 入力信号SIに含まれる最長のパルス幅に対応する 変調パターンをパターン設定器3に予め設定して おく。変調器2はsl中のパルス幅を検知し、その 長さに応じてパターン設定器3の設定パターンの 先頭から必要な長さを切り出してパルス列を発生 して変調器から出力し、スイッチ4を作動させる。 したがって入力信号に含まれる異なるパルス幅の パルスに対して、一つのパターンを設定しておく だけですべてのパターンをパルス列化することが できる。 さらに設定するパターンの形状を、 再生 放形歪みが最小になるように最適化することも容 易にできる。なお信号発生器からの入力信号のエ ッジ位置がパルス列に変調されることによって変

動しないように、入力信号の発生器、変調器、パ ダーン設定器を同一のクロックC1(入力信号のクロックの整数倍の周波数のクロックが良い)で同 期させて記録信号のジッタを抑えるのがよい。

第8図における変調器2とバターン設定器3は 以後簡単のためにマルチバルス回路(MP回路と 記す)と呼ぶ。

第6図における基準電圧設定回路9は記録ゲート信号『gが入力されたとき lbと laを得るのに必要な電圧を発生するものである。また『gがオフのときは半導体レーザーは再生パワーPrで発光しており、このとき電流 [rが流れている。

さらに変調器2の具体的構成を第7図に示す。 立ち上り検出器は入力信号s1のパルスの立ち上が りのエッジ位置を検出し、パターン発生器12に 起動信号を送る。パターン発生器はこの起動信号 によりパターン設定器3に設定されたパルス列状 のパターンを呼び出した後、先頭から1ステップ づつ変調信号として送出を開始する。その後、立 ち下がり検出器10により入力信号s1のパルスの

光ディスクに信号が掛き込まれる。 光ディスクは 第9図の構造の番き換え可能な相変化型を用いた。 光ディスク基板21はあらかじめ信号記録トラッ クの形成してある 5"のポリカーポネイト基板を使 用した。 記録膜23はTeGeSb系材料で、 膜厚は40 OAとした。また記録膜の上下にZaSからなる保護膜 22を設けさらにレーザー光の入射と反対側にAu の反射膜24を設けてある。 そしてこれらの疎り を保護するためのパックカパー26を設けた。 信 号の記録状態と消去状態は記録膜のアモルファス 状態と結晶状態にそれぞれ対応する。 信号の記録 実験では、記録トラックにあらかじめ信号を記録 しておき、 その上に1ピームオーパーライトによ り古い信号を消去しながら新しい信号を記録した。 また光ディスクと収束させたレーザー光の記録ス ポットの相対速度は1.25m/secとした。 記録された 信号の評価は、再生した信号のジッタを測定する ことによりおこなった。 ジッタは、 再生放形のせ ロクロスを判定レベルとして、あるゼロクロスか ら次のゼロクロスまでの時間をパルス幅の異なる

立ち下がりのエッジ位置を検出し、停止信号をバターン発生器 3 に送る。 バターン発生器はこの停止信号により設定バターン、 つまり変調信号の発送を中止し、 次の入力信号バルスを待つ。 したがって入力バルス幅に応じた長さのバルス状変 高の号S4がバターン発生器から常に送出される。 この場合立ち上がり検出器 1 0、 立ち下がり検出器 1 1、 バターン発生器 1 2 はすべてクロックC1に同期して作動するため、 記録する変調信号のジッタを抑えることができる。

次に本発明の具体的実施例を記す。

(実施例1)

第8図に本実施例に用いたMP回路のブロック図を示す。 入力信号s5としては音楽再生用のCDに用いられているEFM(8-14変額)信号を使用した。EFMは3TからIITまでのバルス幅の異なる9種類のバルスにより構成されたPWM信号である。ここでTはクロックの周期であり、T=230nsecである。変調されたバルス列信号s12は第6図と同様にスイッチ4を作動させてレーザーを駆動し、

9 種類のパルスごとに繰り返し測定し、その標準偏差をもって定義した。ここで第8図のMP回路の動作原理を第10図のタイミング図を参照しながら説明する。

この回路は、 最長のパルス幅117に対応し44の領 域からなるパルス列をあらかじめパターン設定器 18に設定しておき、入力される37から117のパル スのパルス幅に対応して、設定されたパターンの 先頭から必要な長さのパルス列を作り出しレーザ - 駆動回路へ送出するものである。 つまり、 EF M 信号S5のクロック周期Tを 4 分割したT/4がこの 回路系のクロックC2である。 なお第10図のタイ ミング図は47のパルスをパルス列化する場合につ いて示している。 まずEFM信号S5が入力される とデータフリップフロップのDFF13とDFF 1 4 および N A N D 1 5 により起動信号S8が作ら れ、 パラレルイン/シリアルアウトシフトレジス タ: PS/SR17が始動する。 PS/SR17 はパターン設定器18から設定パターンを呼び出 し、クロックC2に同期して1ステップづつ送り出

す。 パターンの設定方法としては、 最長のパルス . 幅 1 17に対応する 44ステップのそれぞれに対してス イッチSW1~SW44を設けることにより行い、 そのため各スイッチのオン・オフにより任意パタ ーンの設定が可能である。 次にDFF13、DF F 1 4、 N A N D 1 8 により停止信号S10が作られ るが、47のパルスの場合16番目のクロックに同期 した停止信号S10が出力される。 この停止信号によ りPS/SR17からの17ステップ以降の出力は 停止し、 結局S12のようなパルス列が得られる。 な おDFF20はパルス列とクロックを再び同期さ せてジッタを低減させた後、 パルス列をレーザー 駆動回路へ送出するものである。 このようにして 31~117のすべてのパルスを設定パターンの形状で パルス列化することができる。 この装置により、 設定パターンとして第2図(b)の11Tの場合の変調 放形を用い、 EFM信号をこのパターンにしたが ってパルス列化しレーザーを変調して、信号をオ ーパーライトした後、 再生して再生信号のジッタ を測定した。 オーパーライトのパイアスパワーPb

ターンとジッタの関係を求めた。 入力信号、 光ディスク、 光ディスクと記録スポットの相対速度、
パイアスパワー、 ジッタの測定方法は実施例 1 と同じである。 設定したパターンの形状を第 1 2 図に、 またそれぞれの波形で記録した後再生した信号において測定したジッタの値を第 1 表に示す。
ジッタは記録ピークパワーを変化させたときの最小値であり、 その時の記録ピークパワーも第 1 表に示す。

(以下余白)

は4mmとした。第11図に記録ピークパワーPp(光 ディスクの盤面上での値)とジッタの関係を示す。 第11図には、従来の一般的記録方法である EF M信号で直接レーザーを変調して信号をオーバー ライトした場合のジッタの測定結果を比較のため に示した。 第11図から明らかなように、 本発明 による記録方法および記録装置によれば、 記録マ ークの波形歪みが小さくなるため再生波形のジッ タも小さくなり、 したがって再生信号のエラーレ ートを低減できると共に記録密度の向上が図れる。 なお第8図ではパターン設定はスイッチST1~ST4 4のオン・オフにより行ったが、 パターン設定器と してあらかじめ設定パターンを記録したROM(再生専用メモリ)としてもよい。 ROMを使用す ればこの回路は遅延素子等を含んでいないため、 集積化することができ、 装置の小型化が可能とな

(実施例2)

次に実施例1で示した装置を用いて、 パターン 設定部に設定する波形を種々変化させて、 設定パ

第 1 表

パターン	ソッタ(nsec)	記録ピークパリ	7 — (m¥)
		·	
(a)	5.0	7.	0
(b)	6 0	8.	3
(c)	6 0	1 0.	0
(d)	7 0	8.	5
(e)	6 0	6.	8
(r)	4 0	6.	8
(g)	4 0	6.	9
(h)	105	8.	3
(1)	6 5	в.	9
(1)	4 0	7.	0 .
(k)	130	7.	3
(1)	160	6.	3
(m)	4 0	7.	3
(n)	3 5	8.	6
(o)	3 5	1 0.	5
	•		

第1表から分かるようにパターン(h),(k),(l)を 除いてはジッタは100asec以下と小さくなっている。 ある。 パターン(l)はEFM信号そのものでレーザ ーを駆動する方法と等価であり大きなジッタを示 している。 またパターン(k)は、 パルス幅の等しい 短パルスを等間隔で並べたパルス列で記録するも のであり、 パターン(1)の場合よりは改善されてい るものの大きなジッタを持つ。これは先頭部分に おいて温度が急激に立ち上がっていないため記録 マークの先頭部分が細くなっているためと考えら れる。 またパターン(h)においてもジッタが大きく なっている。いずれにしても、欝水項1に記載の 条件を消たせばジッタを小さく抑えられることが わかる。 特にパターが(a),(f),(g),(j),(m),(n), (o)であるときジッタは50nsec以下となる。 これら の特徴は、先頭もしくは2番目のパルス幅を大き くし、後続パルスは同じパルス幅とパルス間隔で あり、かつ記録マーク長が一つ長くなればパルス が一つ追加されるように後続パルスの周期をTとし

ディスク、 ジッタの測定方法は実施例1と同じで ある。 再生した信号において測定したジッタの値 と相対速度の関係を第13図に示す。 ジッタは記 録ピークパワーおよびパイアスパワーを変化させ て吸小値を求め、 その値を記した。 パターン(g), (d) 共に相対速度が速いところでジッタが増大した。 ジッタの増大はパターン(d)より(g)の方が相対速 世の遅いところでおきており、 その点は後続 パル スの繰り返し周期 [パターン(g)ではT=230nsec,(d)ではT/2=115nsec] が \ /L (\ は レ ー ザ ー の 波 長 で本実施例では0.83μm、 Lは相対速度) より大き くなるあたりと一致する。これはレーザー光を間 欠的に照射することによる記録マークに生じる歪 みが、レーザー光の放長オーダーの大きさとなり 光学的に再生されるため、 結果として再生放形の 歪みを生じジッタが増加するものと考えられる。 したがって

r ≤ l/L

τ: 後続パルスの繰り返し周期

λ: レーザーの放長

ていることである。 なお、 (a),(f),(g),(j),(n),(n),(o)の各パターンは請求項1において(a),(j):a=1,b=0、 (f),(g),(m),(n),(o):a=1,b=-1としたときである。

またパターン(n),(o)の場合に見られるように後続パルスのパルス幅が短くなると、各パルスで照射後の冷却速度が大きくなりジッタが小さくなる。本実験で用いたMP回路は11Tの信号パルスを44分割しているが、さらに細かく88分割すれば後続パルスのパルス幅をT/8にできる。しかしそれ以上細かく分割しようとするとMP回路のクロック周波数が高くなりすぎて回路設計が困難になる。つまり第1表の結果および回路設計の容易さを考慮すれば、後続パルスのパルス幅はT/8以上T/2以下にするのが良いと考えられる。

(実施例3)

さらに実施例1及び2と同じ装置で、 パターン設定部に実施例2の(d)および(g)のパターンを設定し、 光ディスクと記録スポットの相対速度を変化させながらジッタの値を求めた。 入力信号、光

し : 光ディスクと記録スポットの相対速度 を満たすように後続パルスの繰り返し周期を設定 した方が良い。

上記実施例 1 ~ 3 ではパルス列は第 1 図(b)のようにパイアスパワーレベルPbとピークパワーレベルPpの間で変調したが、次に第 3 図(b),(c)のようにピークパワーレベルと再生パワーレベルPrの間で変調する記録装置について説明する。

第14図にその構成を示す。 信号発生器1からのEFM信号s5は第8図と同様のMP回路21に入力され、パルス列状に変調されて信号s12として出力され、パルス列状に変調されて信号s12として出力されスイッチ24を作動させる。 同時に第8 図におけるDFF14のQから信号s13を取り出しDFF22で位相の調整を行った後、インパーター23を介して信号s14を作りスイッチ25を作りさせる。 これにより入力信号s5が第15図(a)のような放形の場合、 s12、 s14は それぞれ(b)、(c)のようになる。 すなわち、 記録マークを形成するときにはパイアス電流1bは流れないため、 半導体 アーはピークパワーPpと再生パワーPrの間で変

第2表

調される。また消去領域ではバイアスパワーPbに保たれるため古い記録マークは結晶化される。なお、記録ゲート信号Tgが入力されたときにはIrが流れないように基準で圧設定回路26を設定しておけば記録パルス列はビークパワーPpとパワーオフの間で変調される。次にこの記録装置を用いた詳細な実施例を示す。

(実施例4)

設定記録パターンとして第12図の(a),(f),(m)を用いた。入力信号、光ディスク、光ディスクと記録スポットの相対速度、パイアスパワー、ジッタの測定方法は実施例2と同じである。それぞれの波形で記録した後再生した信号において測定したジッタの値を第2表に示す。ジッタは記録ピークパワーを変化させたときの最小値であり、その時の記録ピークパワーも第2表に示す。

(以下余白)

で照射して行う記録方法および装置について説明 してが、次に消去パワーも第4図(b),(c)のように パルス変調する場合について説明する。

第16図に第4図(b)の様な波形を得るための記 録装置の構成を示す。信号発生器1からのEFM 信号s5は第8図と同様のMP回路A27に入力さ れ、パルス列状に変調されて信号s12として出力さ れスイッチ30を作動させる。 同時に信号s5はイ ンパーター29を介してMP回路B28にも入力 される。 MP回路 BはMP回路 Aとまったく同じ であり、これは消去レーザー光をパルス変調する ためのものである。MP回路Bのパターン設定器 に例えば第17図(a)の波形を設定して(b)のよう な信号を入力したとき、MP回路Aからは記録マ ークを形成するためのパルス列(c)が出力され、同 時にMP回路Bからは消去パワーを変調するため のパルス列(d)が出力される。 従って半導体レーザ - の出力は第4図(b)のように記録マークを形成す るときにはPrとPpの間で変調され、消去のときに はPrとPbの間で変調されることになる。 なお、 記

パターン ジッタ(nsec) 記録ピークパワー(ml)

(a)	4 5	8. 3
(f)	3 5	8. 0
(m)	3 0	8. 6

この結果は第1表におけるそれぞれの彼形に対応するジッタよりも小さい。 これは記録マーク形成のとき、 短パルス照射後の冷却速度が大たいのようなないのようなないのようなないのようなないのようなないのはないのようなないのでは対すったのは、 たいのように はい アークパワール らパイアスパワーに移る場合に アークパワール らパイアスパワーに移る場で 一旦再生パワーレベルPrを経るない たい 記録で このエッツ位置が明確になった ためと考えられる。

実施例1~4では消去は一定のパイアスパワー

録ゲート信号 Ngが入力されたときには Irが流れないように基準電圧設定回路 3 2 を設定しておけば記録パルス列は Ppとパワーオフの間で、 また消去パルス列は Pbとパワーオフの間で変調される。 次にこの記録装置を用いた詳細な実施例を示す。

(実施例5)

設定記録パターンとして第12図の(a),(f),(m)を用いた。入力信号、光ディスク、光ディスクと記録スポットの相対速度、ジッタの測定方法は実施例2と同じである。また消去パルス列のパワーPbは4.5mmである。それぞれの波形で記録した後再生した信号において測定したジッタの値を第3表に示す。ジッタは記録ピークパワーを変化させたときの最小値であり、その時の記録ピークパワーも第3表に示す。

(以下余白)

第3表

パ·ターン ・ジャ タ(nsec) 記録ピ<u>ークパワー(ml)</u>

(a)	4 0	8. 4	,
(f)	2 5	8. 0	ł
(m)	2.0	8. 7	•

従って半導体レーザーの出力は第4図(c)のように記録マークを形成するときにはPbとPpの間で変調されることになる。なお、記録ゲート信号 Tgが入力されたときにはIrが流れないように基準電圧設定回路34を設定しておけば消去パルス列はPbとパワーオフの間で変調される。次にこの記録装置を用いた詳細な実施例を示す。

(実施例6).

設定記録パターンとして第12図の(a),(f),(m)を用いた。入力信号、光ディスク、光ディスクと記録スポットの相対速度、ジッタの測定方法は実施例2と同じである。また消去パルス列のパワーPbは4.5mmでした。それぞれの波形で記録した後再生した信号において測定したジッタの値を第4数に示す。ジッタは記録ピークパワーを変化させたときの最小値であり、その時の記録ピークパワーも第4表に示す。

的であることが分かった。

また、消去パルス列中のパルス周期は記録パルス列中の後続パルスのパルス周期と同じにしておけば、本実施例のようにMP回路AとMP回路Bを同じ構成にでき都合がよい。

次に第18図に第4図(c)の様な被形を得るための記録装置の構成を示す。信号発生器1からのEFM信号s5は第8図と同様のMP回路A27に入力され、パルス列状に変調されて信号s12として出力されスイッチ30を作動させる。同時に信号s5はインパーター29を介してMP回路B28に入力された後、再びインパーター33を経て信号s16となり、スイッチ31を作動させる。MP回路BはMP回路Aとまったく同じであり、これは消去レーザー光をパルス変調するためのものである。MP回路Bのパターン設定器に例えば第19図(a)の波形を設定して(b)のような信号を形成するためのパルス列として例えば第17図(c)が出力され、同時にMP回路Bからは第19図(c)が出力される。

第 4 表

パターン ジッタ(nsec) 記録ピークパワー(mf)

(a)	4 0	7. 2
(r)	3 0	6. 9
(m)	. 25	7. 4

この結果は第3表に比較しジッタが若干大きくなるが、記録ピークパワーを小さく抑えることができる。これは記録パルス列にパイアスパワーPbが存在するためである。

発明の効果

本発明の光学情報の記録方法および記録装置によれば、非常に簡単な装置構成により、 オーバーライトのときに古い信号を消去しながら、 新しい信号をジッタを小さく押えながら記録することができる。 これは光ディスクのエラーレートの低減につながり、 しいては光ディスクの記録容量の拡大をはかることができる。

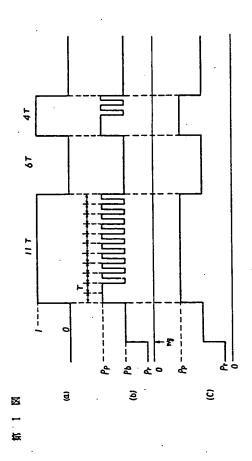
4. 図面の簡単な説明

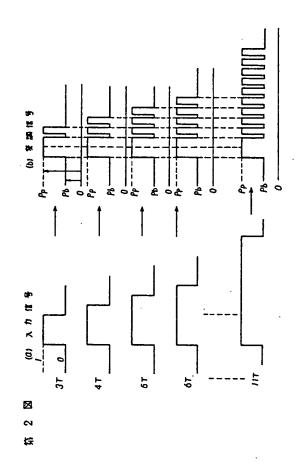
第1図、第2図、第3図、第4図は本発明の説明のための記録被形図、第5図は記録被形と記録
及の到速温度の関係図、第6図、第7図、第8図、
第14図、第16図、第18図は本発明による光学情報の記録装置の構成図、第9図は信号を記録
した光ディスクの断面図、第10図は第8図の回路における信号の流れを説明するためのタイミング図、第11図はジッタと記録ピークパワーの関係図、第12図はパターン設定器に設定された記録パターン図、第13図はジッタと相対速度の関係図、第15図、第17図、第19図はそれぞれ第14図、第16図、第18図の回路の機能の説明図、第218図、第18図の回路の機能の説明図、第20図、第21図は従来例による記録方法の説明図である。

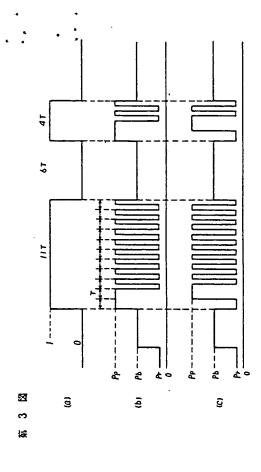
1 ・・・信号発生器、 2 ・・・変調器、 3 ・・・パターン設定器、 5 ・・・光学ヘッド、 6 ・・・スピンドルモータ、 7 ・・・光ディスク、 1 3, 1 4, 2 0, 2 2・・・データフリップフロップ、1 9, 2 3, 2 9, 3 3 ・・・インパーター、 15, 1 6 ・・・NAND回路、 1 7 ・・・パラレ

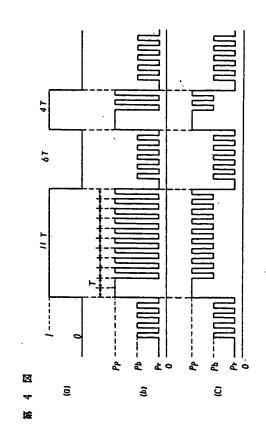
ルインシリアルアウトシフトレジスタ、18・・・パターン設定器、21,27,28・・・マルチパルス回路。

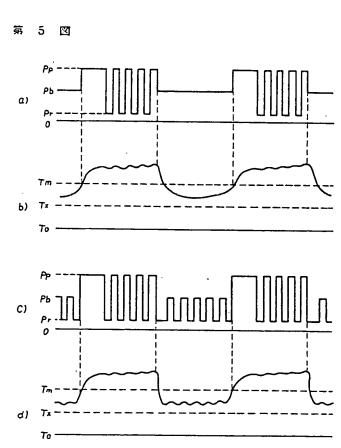
代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

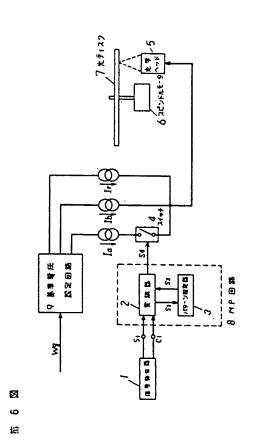


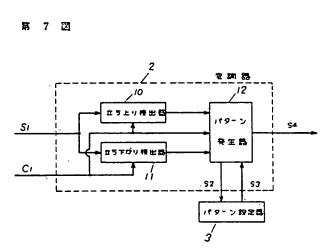


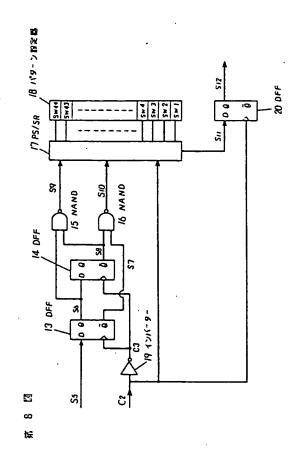




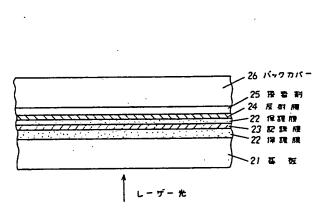


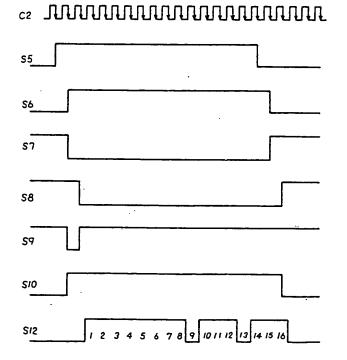




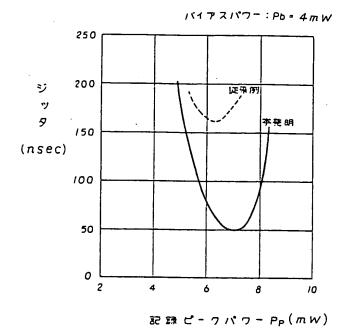


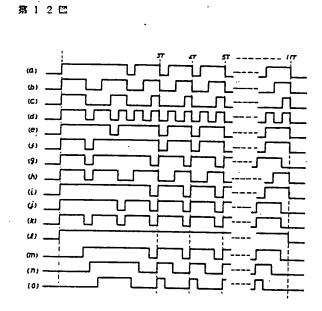
第10図

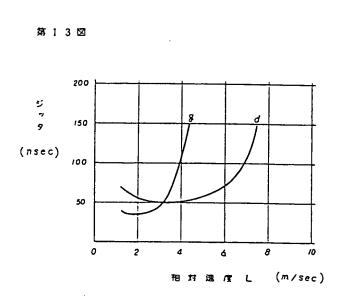


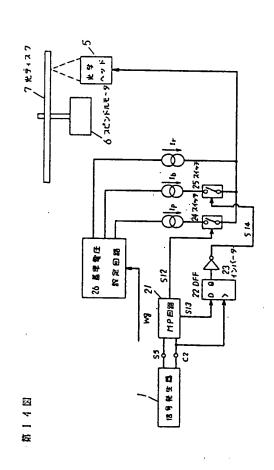


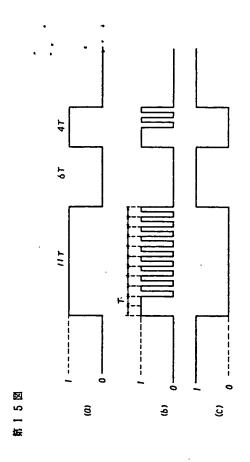
第11図

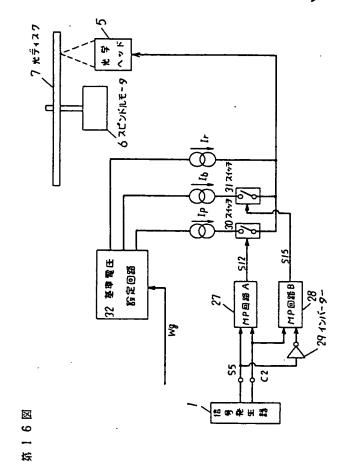


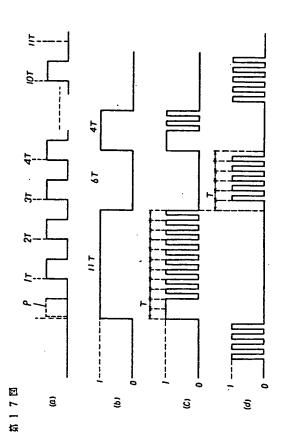


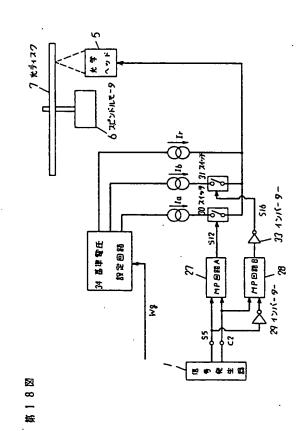












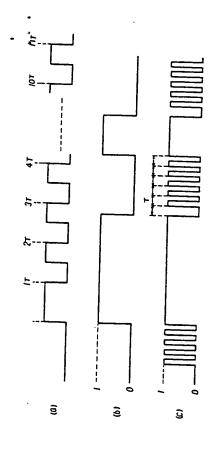
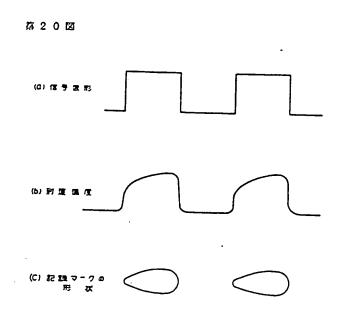
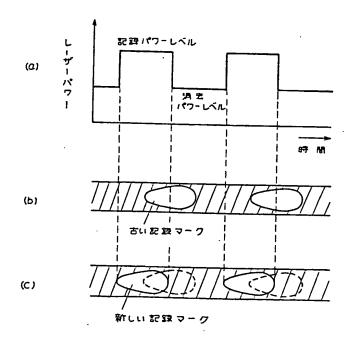


図6一様



第21図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.